PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-090622

(43)Date of publication of application: 25.04.1987

(51)Int.CI.

G02F 1/133 G09F 9/35

(21)Application number: 60-232157

17.10.1985

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(72)Inventor: HACHIMAN AKIHIRO

MATSUZAWA KAZUFUMI

IKEGAMI MINORU

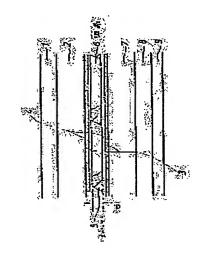
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To form a spacer having a uniform size and density by sticking a photosensitive resin on at least one substrate of two sheets of substrates by photolithography.

CONSTITUTION: The upper and lower substrates 2 and 7 are orientated with a rubbing treatment, and are assembled so as to meet at right angles each other, and then a liquid crystal is poured in a gap between said two substrates. The polarizing plates 1 and 8 are arranged in such a way that the polarizing axis of the upper polarizing plate 1 and the rubbing axis of the substrate 2, and the polarizing axis of the lower polarizing plate 8 and the rubbing axis of the substrate 7 are parallel with each other respectively. The reflecting plate 9 made of aluminium is stuck to the lower part of the polarizing plate 8. The oriented film 4 is formed on a transparent electrode 3 effected a patterning on the substrate 7 followed by patterning the photosensitive resin such as a photoresist on said film 4 by the photolithography to



form a spacer 5. As the spacer 5 made of said photosensitive resin is stuck to the substrate 7, said spacer is always maintained to a stable without peeling and moving it, even if an external stimulation is added to the spacer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-90622

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)4月25日

G 02 F 1/133 320

G 09 F 9/35 8205-2H 6731-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

◎発明の名称 液晶表示装置

> ②特 願 昭60-232157

突出 昭60(1985)10月17日

73発 眀 `者 人 囓 個発 明 者 松

明 宏 文 和

稔

塩尻市大字広丘原新田80番地 エブソン株式会社内 塩尻市大字広丘原新田80番地 エプソン株式会社内

②発 眀 者 池 塩尻市大字広丘原新田80番地 エプソン株式会社内

頭 セイコーエプソン株式 包出

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

33代 理 弁理士 最上

朗

1.発明の名称

液晶表示弹倒

2 特許請求の範囲

液晶表示装置を構成する2枚の基板の少なくと も一方の基板上に感光性樹脂をフォトリソグラフ ィによって形成し、スペーサーとしたことを特徴 とする被晶表示装置。

3.発明の詳細な説明

〔発明の路する利用分野〕

本発明は液晶表示装置に関するものである。

〔従来技術〕

従来の液晶表示装置は第3図のように液晶表示 袋似を構成する上器板2と下器板7間のセルギャ ップdを一定に保つ為に、ガラスの粒子、鉛酸性 ブラスティックより成る弾性ポール。金属酸化物 粒子等を材料としたスペーサー21をスプレーに よるばらまきの如き方法により配していた。

〔発明が解決しようとする問題点〕

ところが上記のような粒子によるスペーサーは 的述のとおり、ばらまきの如き方法により基板上 に配される為、スペーサーの密度を一定に保つこ とは技術的に雖かしく、密度のはらつきによりセ ルギャップdが部分的にはらついてしまったり、 複数個の粒子が凝集することにより液晶表示体の **表示面上に目に見える大きさの点となって現われ** てしまったり、また上基板上より外的圧力が加わ った際に粒子が移動することにより基板袋面の透 明電極を貼つけ姿示不能になってしまったり、そ の際粒子が移動してその密度が疎になってしまい セルギャップdが組少することにより液晶による 表示が大きく乱れてしまう等の問題があった。

本発明はこのような問題点を解決するもので、 移動の起こらないスペーサーを均一な大きさ、密 度に形成することを目的とする。

〔周辺点を解決するための手段〕

本発明の液晶表示装置は、液晶表示装置を構成

特開昭62-90622(2)

する 2 枚の基板の少なくとも一方の基板上に感光 性樹脂をフォトリソグラフィによって形成し、スペーサーとしたことを特徴とする。

〔作用〕

第1 図は本発明の液晶表示装置の主要断面図で あり、第2 図は下差板7の平面図である。

第1図の如く、下基板7上のパターニングされた透明電極5の上に配向膜4を形成し、その上にフォトレジストのような感光性機脂をフォトリソグラフィにより第2図に示すような形状にパターニングし、これをスペーサー5として用い液晶表示装置を構成した。

この感光性樹脂によるスペーサー5は下基板7(正確には配向膜4)上に接着されているために、ラピング等の配向処理や、液晶表示数性を組み立てた後の表示面への押圧等の外的刺激が加わっても剥離、移動は起こらず、常に安定なままでいる。またフォトリングラフィによりスペーサー 5 の形状が決定するために、スペーサーの形、高さい変更を任意に決定でき、それらを一定にするこ

に下偏光板 B の下にはアルミ反射板 9 を貼り付け 反射型の液晶表示装置を構成した。

上記のように構成された実施例1の被晶表示装 値はスペーサー5がフォトリッグラフィにより形成されるために、均一な密度で形成でき、また高 さを5μm±02μπの均一なものにできるため に、全面にわたって均一なセルギャップが得られ た。また個々のスペーサー5は直径10μπの円 柱形であるため、液晶表示装置の表示面上にスペーサー5を肉服で確認することはできなかった。

またスペーサー5が下基板7(正確にはポリイミドよりなる配向膜4)上に接着しているために 液晶表示数性上面より押圧による外力を加えても スペーサー5の移動が起こらないために、透明電 極 3 が 18 つくこともなく、またセルギャップ 4 の 減少による表示の乱れも起こらなかった。

夹脏例 2

とも谷易にできる。

〔実 蓝 例〕

突起例 1

上下基板をラピングにより配向処理し、ラピング軸が直交するように上下基板 2 、 7 を組み立て、 1 の個光軸と上基板 2 のラピング軸、下個光板 8 の個光軸と下基板 7 のラピング軸がそれぞれ平行になるよう上下偏光板を第 1 図の如く配した。更

、 染料を加えたゲストホスト液晶を用いて液晶袋 示装置を構成したところ実施例 1 と同様の効果が 得られた。

突筋例 5

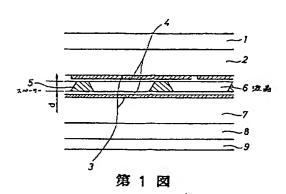
実施例1に於いて、上下基板2,7にPBT(
ポポエチレンテレフタレート)フイルムを用い、
他は実施例1と全く同様な構造でフレキシブルな
被最姿示体を解成したところ、通常の粒子のばら
まきによるフレキシブルな液晶表示体に於いて大
きな問題となっている、要示面の押圧による要示
の乱れがほとんど起こらず、高性能の液晶表示体
が得られた。

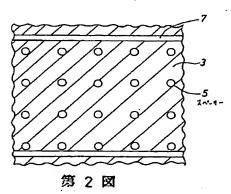
またこの場合、上下基板2.7の材料としては PBでフイルム以外に、 PBS(ポリエーティ ルフオン)・PO(ポリカーポネート) PI(ポリカーポネート) PI(ポリカーポネート) PI(レカー・スティクのカー・スティクのカート)、 PB(ポリエチン) その他の 選可能 であることは当然である。またいることも可能である

特開昭62-90622(3)

尚、本発明の液晶要示裝置のスペーサーの材料としてはフォトレジスト以外に、ゼラチン、終光性ポリイミド、紫外線硬化型アクリル徴暗その他のフォトリソグラフィ可能な樹脂は全て使用可能であることは当然である。

またスペーサーを形成する基板は下基板に限らず上基板であってもかまわない。





[効果]

以上説明したように本発明によれば、セルギャップはを決定するスペーサーが移動せず、任意の 密度・高さに形成できるために、均一なセルギャップはが得られ、スペーサーの巡旋による表示の 疎外がなく、押圧による選明電優の損傷や、ルギャップはの変化による表示の おいまでいまる。 に高性能・高品位の液晶表示装置を提供することが可能となった。

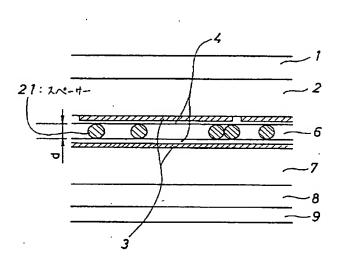
4. 図面の簡単な説明

第 1 図 は本発明の液晶表示装置の主要断面図。 第 2 図は本発明の液晶表示装置の下基板の平面図 。 第 5 図は従来の液晶表示装置の主要断面図。

2 … … … 上 基 板

5 スペーサー

以 上 出版人 エブソン株式会社 代理人 弁理士 級上 (を)



第 3 図